

蛛 許 願

昭和48年 5 月25 日

(2,000円)

特許庁長官 三 宅 幸 夫 殿

1. 発明の名称

シャデシジショゲガザ

2. 発 明 老

氏名 堀田蘭司 (ほか3名)

3. 特許出願人

住 所 大阪市東区北浜 5丁目 / 5番地

名 称 (209)住友化学工業株式会社

代表者 長谷川 周 重

4. 代 理 人

住 所 大阪市東区北浜5丁目/5番地 住友化学工業株式会社内

氏名 弁理士 (5819) 澤 浦 雲 男 Tabitata 在文化学家立立社(社会版) TRL 282-7097

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-10638

43公開日 昭50.(1975) 2. 3

②特願昭 48-38782

②出願日 昭48.(1973)5.25

審査請求 未請求

(全7頁)

庁内整理番号

52日本分類

6715 46

103 K112 24000

明 細 有

/ . 発明の名称

新規電子写真用現像剤

2. 特許請求の範囲

重量百分率で一般式(I)で表わされるカチオン 染料/~99多、一般式(II)で表わされるキサン テン系染料 99~/多よりなる二種の塩基性染料の混合レーキ類料を着色剤成分として含有することを特徴とする新規電子写真用現像剤。 ただし、一般式(I)は

$$\left(\begin{array}{c}
\left(\begin{array}{c}
A \\
B \\
\end{array}\right)^{C} - N = N - B
\right) \bigoplus_{X} \bigoplus (I)$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{C} \\ \mathbf{C} \\ \mathbf{R}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{R}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{R}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{R}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{R}_3 \\ \mathbf{C} \\ \mathbf{R}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{R}_3 \\ \mathbf{R}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{R}_1 \\ \mathbf{R}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{C} \\$$

を表わし、R₁ は低級アルキル基、- CH₂CH₂CONH₂、
- C₂H₄OH、- C₂H₄CN、- CH₂- OH - CH₃、 - CH₂- CH - C₂H₅、
OH OH
- CH₂- CH - CH₂OCH₃、 - CH₂ - CH - CH₂- OC₄H₉、
OH OH
- CH₂CHOH₂ - O O 、 - C₂H₄CONHC (CH₃)₂CH₂COOH₃を
OH

表わす。ただし⊻はハロゲン原子、メトキシ基、 エトキシ基、 CH3CONH-または CH3C2C- を表わし、 Z は水素原子、-COOH を表わす。

R3 はメチル基、エチル基、プロビル基、プチル基、フェニル基、置換フェニル基、アラルキル基、 - C2H4OH、 - C2H4OH、 - C2H4CH、 シクロアルキル基を、R4、R5 は、水素原子、低級。アルキル

特開 第50-10638 (2)

※を、Rg はメトキシ墓、エトキシ墓、ニトロ墓 を表わす。

x[⊖] は無色のアニオンを表わす。 また一般式(¶)は、

(式中、 R_7 、 R_8 、 R_{11} 、 R_{12} および R_{13} は水 業原子または低級アルキル基、 R_9 および R_{10} は低級アルキル基を表わし、 \mathbf{Y} 世無色のアニオンを表わす。)

である。

3.発明の詳細な説明

本発明は電子写真用新規現像剤に関するものである。

周知のように電子写真法には様々のタイプのものが開発されているが、その基本的なプロセスは、適当な支持体上に設けた光導電層にコロ

ものではなかった。

これらの 類料を使用した場合、その製造時のロットにより 帯電特性が著しく変化するのが常であり、また、トナーの保存中にも経時変化がはなけたしく、粒子が凝集して沈殿したり、あるいは著しく面像濃度が下がったりする欠点があったりして、一定の安定した面像が得にくかったのである。

しかるに本発明による現像剤は、上配の欠点をことごとく改良したものである。すなわち本発明は、一般式(I)で要わされるカチオン染料/~99%、一般式(I)で要わされるキサンテン系染料99~/多よりなる二種の塩素性染料の混合レーキ飯料を着色剤成分として含有することを特徴とする電子写真用現像剤に関するものである。

ただし、一般式(1)は、

$$\left[\begin{array}{c} \left(\begin{matrix} A \\ N \end{matrix}\right) \circ - N = N - B \\ \end{matrix}\right] \oplus \chi \ominus \qquad (I)$$

ナ放電を施し、一様に帯電させた後、像館光を 行ない静電階像を得、これを現像剤により可視 像として後、場合により適当な定着処理を施す ことよりなる。

本発明はとのプロセスの中での現像制件に被体現像制に関するものである。

-CH₂-CH-CH₂OCH₃, -CH₂-CH-CH₂-CC₄H₉,

- CH₂OHOH₂-O-〇)、 - C₂H₄CONHC(CH₃)₂CH₂COCH₃を表

わ す。『はハロゲン原子、メトキシ基、エトキ シ基、 OHgOOMH- または OHgOgO- を表わし、Z は 水素原子、-COOH を表わす。

$$R_5$$
 、 CH_3 を扱わす。ただし R_2 、

R3はメチル基、エチル基、プロピル基、プチル基、フェニル基、置換フェニル基、アラルキル基、+C2H4OH、-C2H4CH、-C2H4CH、シクロアルキル基を、R4、R5は水業原子、低級アルキル基を、R3はメトキシ基、エトキシ基、ニトロ基を表わす。

x[⊖] は無色のアニオンを表わす。 また一般式(II) は

(式中、 R_7 、 R_8 、 R_{11} 、 R_{12} および R_{13} は水 素原子または低級アルキル基、 R_9 および R_{10} は低級アルキル基を表わし、 \mathbf{Y} は無色のアニオンを表わす。)

さらに具体的に本発明による現像剤と今まで

の公知技術による現像剤とを比較すれば以下の ようである。

サンプル	ベタ の面	前便	より	最高面	像機定	Ιŋ	ÿ	効果
公知品ローダミンのり人タ ングスランモリブデン酸レ ーキ (C. I. Pigment Red \$/)	1 -	ţ.	h	/.	2	đ	•	þ
本発明品 参考例 /	ħ	ξ.	v	1.	7	な		L
本発明品 参考例 2	ほと	h	どない	1.	6	力	:	L

とのよりに本発明による現像剤は、今まで最も困っていた問題、特にカラー現像の場合に常にトラブルの原因であった画像の流れ現象が著しく改良されたものである。

本発明に好適な一般式(I) で示されるカチオン 染料としては例えば次のものが挙げられる。染 料構造とそれをりんタングステンモリブデン酸 レーキ飯料としたときの色相を示す。

-	染料 椰 造	りんタングステンモリ プデン酸レーギの色相		染料 構造	りんタングステンモリ プデン彼レーキの色相
/-	$\left(\begin{bmatrix}\mathbf{a} & \mathbf{a} & \mathbf{a} & \mathbf{a} \\ \mathbf{a} & \mathbf{a} & \mathbf{a} & \mathbf{a} \\ \mathbf{a} & \mathbf{a} & \mathbf{a} & \mathbf{a} \end{bmatrix}\right) \bigoplus_{\mathbf{c} \mathbf{H}^2 \in \mathcal{C}^4} \mathbf{c}$	☆	<u>6</u> .	$\left(\begin{array}{c} \mathbf{S} \\ \mathbf{O} \\ \mathbf{H} \\ \mathbf{S} \end{array}\right) \mathbf{C} + \mathbf{M} = \mathbf{M} - \left(\begin{array}{c} \mathbf{O} \\ \mathbf{O} \\ \mathbf{O} \\ \mathbf{O} \end{array}\right) \mathbf{C} + \mathbf{M} \\ \mathbf{C} = \mathbf{M} \\ C$	Ħ
2	CEI2-OH-OH2	黄味赤	7.	$ \begin{pmatrix} QH_3 \\ M & D - M = M - QD - M (QH_3)_2 \\ QH_3 \end{pmatrix} $ $ \xrightarrow{QH_3} D - M = M - QD - M (QH_3)_2 $	⊕ 赤
	OH	赤	8.	$ \begin{bmatrix} CH_{3} \\ N \\ C-N=N-O-N (CH_{3})_{2} \end{bmatrix} $ $ CH_{3} \\ CH_{3} $ $ ZnC\theta_{3}$	₽ ≉
	$\begin{bmatrix} \sigma_2 H_0 O & & & \\ & \bullet & & \\ & & \bullet & \\ & & \bullet & \\ & & \\ & & & \\ $	(5)2 企业 赤味青	9.		5⊖ 赤珠貴
<i>\$</i> .	OH3 ONH OH3 OH4 OONH 2	⊕ aH ₅) ₂ a€⊖ ††			

りんタングステンモリ プデン酸レーキの色相

染料構造

 $rac{CH_3}{rac{H_3}{CH_3}}$ $rac{CH_3}{cH_3}$ $rac{CH_3}{cH_3}$ $rac{CH_3}{cH_3}$ $rac{CH_3}{cH_3}$ $rac{CH_3}{cH_3}$

$$CH_3 \qquad CH_3$$

本発明に好適な一般式(II)で示されるキサンテン系染料としてはたとえば次のものをあげるととができる。

一数式(I) かよび(I) にかける x^{Θ} または x^{Θ} は一般の染料では c_{θ}^{Θ} であるが、 Br^{Θ} 、 $H_2PO_4^{\Theta}$ 、 $OH_38O_4^{\Theta}$ かよび $ZnCe_{\theta}^{\Theta}$ の他無色のアニオンであればよい。

レーキ化剤としては、例えば次のものを挙げ ることができる。

と割合を最適の状態に設定することにより、必要とする特性を有したレーキ類料を得ることが できる。

本発明は、かくして得られたレーキ 顧料を高電気抵抗、好ましくは / 0 10 Ω cm 以上の体積抵抗率を有する液体中に分散せしめ、電荷制御剤あるいは分散剤等の添加剤を必要により添加し、樹脂状物またはワックス状の物質を加えた現像剤に関するものである。

レーキ顔料の分散方式はボールミル・ロール ミルあるいはアトライター等通常の分散機器を 用い分散化すればよく、顔料は乾燥顔料でも圏 状顔料でもよく、いずれの場合も塗料あるいは コンキなどを胸製するときの通常方法がそのま ま適用できる。

高電気抵抗を有する液体すなわち担体液体としては脂肪族または脂環族の炭化水素類あるいはハロゲン間換炭化水素類が挙げられ、具体的には、例えばシェルゾールフノ(シェル石油社製)、アイソバールB、アイソバールB(いず

シリコモリブデン酸、りんモリブデン酸、り んタングステン酸、りんタングステンモリブデ ン酸等があげられる。

一般式(I) および(I) で示される染料をレーキ化するには公知の一般的方法が用いられる。すなわち、例えば一般式(I) および(II) の染料の酢酸水溶液に、りんタングステンモリブデン酸の水溶液を注入し、混合することにより、レーキを沈機せしめ、炉別、洗浄することにより得ることができる。

一般式(I) および(I) で示される染料のレーキ類料は、各々単独にレーキ化して後、混合してもよいが、均一に混合させ、安定した品質の類料を得るためには、レーキ化時に共沈させるのが窒ましい。

一般式(I)と一般式(I)で示される染料との割合は、必要とする色調により適当に決定することができる。

一般式(J) で示される染料をすくなくとも / 多 含有すれば効果が現れるのであり、染料の種類

れもエッソ社製)あるいはトリクロロトリフル オロエタンなどが用いられる。

能何制御剤あるいは分散剤等の症加剤としては、、ナフテン酸、ステアリン酸、オレイン酸等の有機酸と多価金属との塩が挙げられ、例えばナフテン酸マルガン、ナフテン酸マルド、、ナフテン酸亜鉛、ナフテン酸ジルコニウム、ナフテン酸側、ナフテン酸鉄、オレイン酸コバルト、ステアリン酸アルミニウム等が挙げられる。

樹脂またはワックス状物としては、例えば油変性アルキッド樹脂、ロジン変性フェノールホルムアルデヒド樹脂、アルキルフェノール樹脂、水素添加ロジンの多価アルコールエステル、ポリアクリルまたはポリメタクリルエステル樹脂、ポリ酢酸ビニルおよびポリスチレン等が挙げられる。

本発明による現像剤は正の荷電を安定に保持し、負の静電潜像に適用すれば吸引現像が行なわれ、正の静電潜像に適用すれば反発現像が行

なわれる。

いずれにしても、画像焼れがなく、階調再現 性の優れた濃度の高い画像を与える。

以下に参考例と実施例により本発明方法を説明するが、本発明は以下の実施例に限定される ものではない。

参考例 /

(/) 染料溶解

水 200部 および酢酸 0.2 部よりなる溶液 に次式

$$\begin{bmatrix}
\begin{pmatrix}
\theta \\ N
\end{pmatrix} C - N = N \\
OH_2 - CH - CH_3
\end{pmatrix}$$

$$CH_2 - CH - CH_3$$

であらわされるカチオン染料 0.44 部およびローダミン 6 G エキストラ (前掲の染料番号(W)) 2.32 部を加え、5 5 ℃ に加熱して溶解する。

(2) 媒染剂鲷製

水 2 9 部にタングステン酸ソーダ 5.16

て参考例 / と同様に処理すれば、黄味赤色レーキ 顔料 5.4 部を得る。

益考例 3

** 参考例 / において用いたカチオン染料のかわりに、次式

であらわされるカチオン染料 0.72 部を用いて参考例 / と同様に処理すれば、青睐赤色レーキ 無料 5.4 部を得る。

実施例/

参考例 / で調製した赤色レーキ 類料 2 0 部とロジン変性フェノールホルムアルデヒド樹脂 5 0 部、あまに油ウニス 3 0 部、アイソパール G 320 部とをボールミルで 2 0 時間 分散し、濃厚現像剤を調整した。かくして得た濃厚現像剤の 5 容量部を 500 容量部のアイソパール G で希釈し、これに 2 省ステアリン酸ア

部モリブデン酸ソーダ 2.67 部 およびりん 酸二ソーダ 0.87 部を加え、90°C に加熱 して溶解する。さらに塩酸 4.6 部を加え、 90°C でかきまぜて後 50~55°Cまで放 除する。

(3) レーキ化

ことで調製したりんタングステンモリブデン酸格液を上配染料格液に加え、50~55°Cでかきまぜで後80°Cに昇温し、同温で1時間保温し、戸過して、水洗、乾燥する。

赤色レーキ顔料5.1部を得る。

舞考例 2

参考例/において用いたカチオン染料のか わりに、次式

$$\begin{bmatrix} c_{2H_5} \\ c_{2H_5} \\ c_{2H_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{2H_5} \\ c_{2H_5} \\ c_{2H_5} \end{bmatrix}$$

であらわされるカチオン染料 0.74 部を用い

・ルミニウム液の3容量部を加え、電気的に負の静電潜像を持つ酸化亜鉛感光紙を現像したところ、機度が高く、階調再現性が優れ、流れ(現像中かよび風乾中に画像から着色剤が居を引く現象)のない良好な赤色画像を与えた。

10日後も現像液は安定であり、沈敷は生せず、開製時と同僚の濃い画像を与えた。

実施例 2°

参考例2で調製した黄味赤色レーキ類料
20部と油変性アルキッド樹脂80部、アイ
ソパール G 320部とを3本ロールで十分にして
内分散させ無厚現像剤の5容量部を500容量部の5次 イソパール G で希釈し、これに2分ナファン
酸ジルコニウム液の3容量部を加え、電気現象
に食の静電潜像を持つ酸化亜鉛感光紙を現るな
したところ、機度が高く、カブリも流れるな
したところ、機度が高く、カブリも流れるな
い黄味赤色面像を得た。またくり返し現を
行なっても常に正像を与え、過度も低下し かった。

実施例3

参考例3で調製した青睐赤色レーキ類科20
能とフェノール樹脂(タマノール528、党川 林産はノール樹脂(タマノール528、党川 大豆品と大豆油とを230℃でノ時間重合したフェスをの形と、アイソパールの320部屋現の大口に乗り、大口に乗りの一大の一般では、大口に乗り、大口に乗り、大口に乗り、大口に乗り、大田の一般である。大田の一般では、大口の一体では、大口の一体のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大口のでののでは、大口のでは、大口のでは、大口のでは、大

宴施例 4

(3色カラー現像の例)

酸化亜鉛感光紙(可視域全域に光感度を有 するもの)を負に帯電せしめ、カラースライ

川 された黄色現像剤で現像し、乾燥後次いで再し び負に帯電せしめ、同一スライドに縁フィルターを組合せて螺像し、乾燥後後後に再びみた赤色現像剤で現像し、乾燥後後後に再びみた で電せしめた後、同一スライドに赤フィルターを組合せて螺光し、フタロシアニン・ブルーを含む育色現像剤で現像したところ、 御特性、色再現性の優れたカラーポジ像が得られた。

ド(ポジ)に育フィルターを組合せて露光し、

オーラミン りんタングステンモ リプ デン酸

レーキ顔料を用いて、実施例3と同様に調製

- 5. 忝付書類の目録
 - (1) 明 細 書

1 波 2儿 質

(2) 委任 状

7 通

- 6. 前記以外の発明者、特許出願人または代理人
 - (1) 発 明 者

セ 所 東京都経馬区立野町 2093

セランクフタチョウ 住 所 大阪府茨木市桑田町2番/号

氏名 小 関 文 夫

タガラカシメフ 住所 丘鹿県宝塚市売布 2 丁目 / 4の 7

氏名 羽屬 稔

DERWENT-ACC-NO: 1975-61052W

DERWENT-WEEK: 198109

COPYRIGHT 2008 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Electrophotographic developer contg. a

mixed lake colorant obtd. from a cationic azo

dye and a xanthene dye

PATENT-ASSIGNEE: SUMITOMO CHEM IND KK[SUMO]

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

JP 50010638 A February 3, 1975 JA JP 81004912 B February 2, 1981 JA

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL- DATE
JP 50010638A	N/A	1973JP- 058982	May 25, 1973

INT-CL-CURRENT:

TYPE IPC DATE

CIPP C09B63/00 20060101 CIPS G03G9/09 20060101 CIPS G03G9/12 20060101 ABSTRACTED-PUB-NO: JP 50010638 A

BASIC-ABSTRACT:

The developer contains as colorant a mixed lake obtained from a cationic azo dye 1-99 and xanthene dye 99-1%. Thus, Rhodamine 6G Extra 2.32 pts was dissolved together with the cationic azo dye. I: 0.44 pt in H2O 200 and AcOH 0.2 pt. A soln. obtained by mixing H2O 29, Na2WO4 5.16, Na2MoO4 2.67, and Na2HPO4 0.87 pt at 90 degrees, and then heating further at 90 degrees with HCl 4.6 pts was added to the above dve soln, after coating to 50-55 degrees, then heated to 80 degrees, held at this temp. for 1 hr, filtered, washed, and and dried to give a red lake. The lake 20, a rosin-modified phenol-HCHO resin 50, linseed oil 30, and Isopar G 320 pts were ball milled. A 2% Al stearate soln. 3 vol. pts was added to the above dispersion 5 vol. pts, and dild. with Isopar G 500 vol. pts to give a lig. developer. When this developer was used to develop a negativelycharged latent image on a ZnO-bearing electrophotographic paper, an excellent red-coloured copy was obtained with good optical density and gradient reproducibility, and free of streaking.

TITLE-TERMS: ELECTROPHOTOGRAPHIC DEVELOP CONTAIN

MIX LAKE COLOUR OBTAIN CATION AZO DYE

XANTHENE

DERWENT-CLASS: E21 G08 P84

CPI-CODES: E21-A05; E25-E; G06-G06;

CHEMICAL-CODES: Chemical Indexing M4 *01* Fragmentation Code D601 D602 D711 E600 F431 F521 F522 F570 F710 F730 G100 H1 H141 H181 H182 H183 H2 H201 H202 H203 H211 H4 H401 H481 H482 H483 H484 H541 H542 H581 H582 H600 H608 H720 J111 J231 J341 J342 J371 J372 J373 J581 J582 K0 K530 L140 L199 L721 L722 M113 M116 M123 M126 M145 M146 M210 M231 M240 M260 M270 M281 M282 M283 M311 M313 M314 M321 M331 M332 M340 M341 M342 M343 M380 M391 M412 M510 M511 M512 M513 M521 M530 M531 M532 M540 M782 Q339 Q346 Q348 R021 R022 R023 R024 W003 W030 W124 W125 W132 W323 W336

> Chemical Indexing M4 *02* Fragmentation Code C108 D210 G100 H1 H100 H101 H102 H103 H142 H143 J2 J231 K0 L730 L750 M113 M123 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M270 M281 M282 M283 M311 M312 M313 M314 M315 M316 M320 M412 M511 M520 M531 M540 M782 Q339 Q346 Q348 R021 R022 R023 R024 W003 W030 W323 W336

> Chemical Indexing M4 *03* Fragmentation Code D000 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D030 D601 D602 D711 E600 F000 F010 F011 F012 F013 F014 F015 F016 F017 F018 F431 F521 F522 F570 F710 F730 G000 G001 G010 G011 G012 G013 G014 G015 G016 G017 G018 G019 G100 H1 H100 H101 H102 H103 H141 H181 H182 H183 H2 H201 H202 H203 H211 H4 H401 H402 H403 H404

H481 H482 H483 H484 H541 H542 H581 H582 H600 H607 H608 H621 H622 H623 H641 H642 H643 H661 H662 H663 H689 H712 H720 J011 J012 J013 J014 J111 J231 J341 J342 J371 J372 J373 J581 J582 K0 K530 K531 K532 K533 K534 L140 L141 L142 L143 L144 L145 L199 L560 L610 L640 L721 L722 M113 M116 M123 M126 M145 M146 M210 M231 M240 M260 M270 M281 M282 M283 M311 M313 M314 M321 M331 M332 M340 M341 M342 M343 M380 M391 M412 M510 M511 M512 M513 M521 M530 M531 M532 M540 M782 Q339 Q344 Q346 Q348 R021 R022 R023 R024 W003 W030 W124 W125 W132 W321 W323 W324 W333 W336 W339 W420 W530

Chemical Indexing M4 *04* Fragmentation
Code C108 D000 D011 D012 D013 D014
D015 D016 D021 D022 D023 D024 D025
D026 D030 D210 G000 G001 G010 G011
G012 G013 G014 G015 G016 G017 G018
G019 G100 H1 H100 H101 H102 H103 H142
H143 J011 J2 J231 K0 L640 L730 L750
M113 M123 M210 M211 M212 M213 M214
M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224
M225 M226 M231 M232 M233 M240 M270
M281 M282 M283 M311 M312 M313 M314
M315 M316 M320 M412 M511 M520 M531
M540 M782 Q339 Q344 Q346 Q348 R021
R022 R023 R024 W003 W030 W321 W323
W324 W333 W336 W339 W420 W530

UNLINKED-RING-INDEX-NUMBERS: ; 71169; 00096; 00061; 00088; 70785; 72196; 71760; 71792; 71796